

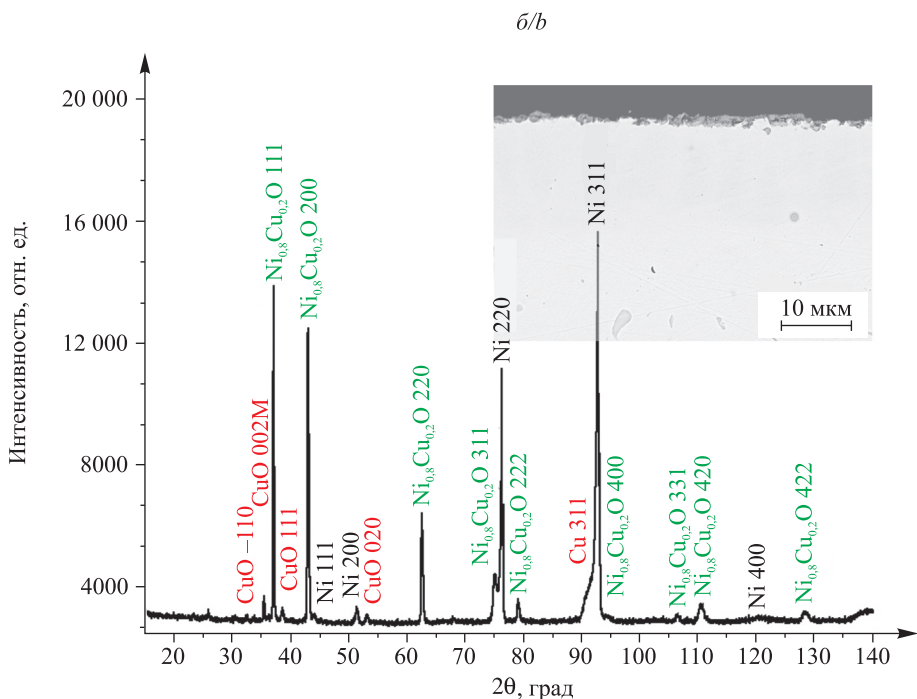
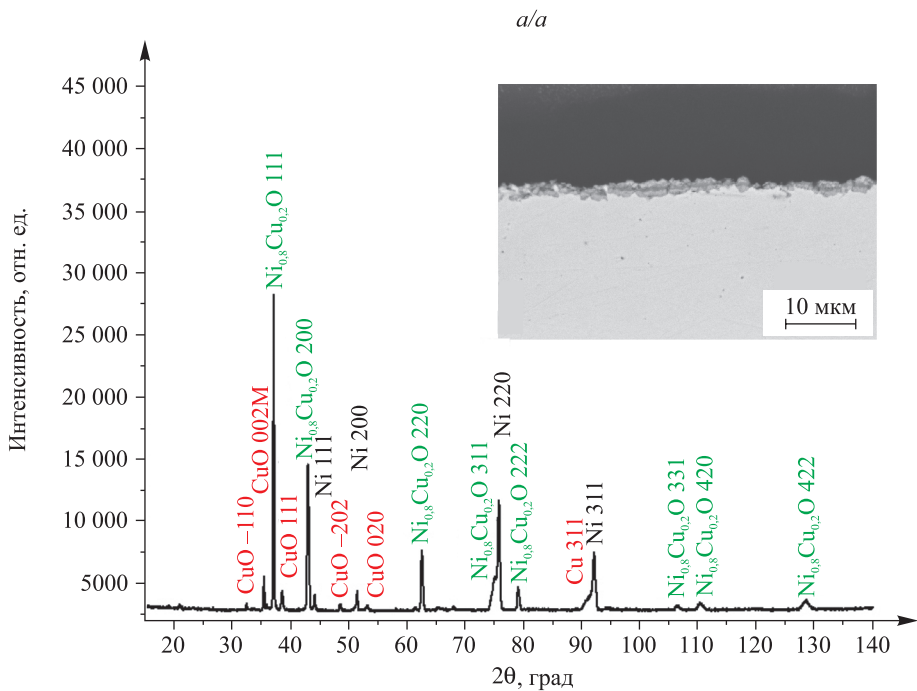


Рис. 9. Фрагменты дифрактограмм покрытий никель – бор, осажденных из электролита, содержащего 0,1 г/л (а) и 0,4 г/л (б) морфолин-борана, после прогрева при 800 °С.

СЭМ-изображения поперечных шлифов покрытий (вставки)

Fig. 9. Fragments of the diffraction patterns of nickel – boron coatings deposited from electrolytes containing 0.1 g/L (a) and 0.4 g/L (b) of morpholine-borane after annealing at 800 °C.

SEM images of the cross sections of the coatings (inserts)